بررسی اثر فرایند آنیل بر ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی شبه خازن نانواکسید دوتایی منگنز – نیکل تولید شده به روش لایهنشانی آندی

محمد حسین طهماسبی^۱*، کیوان رئیسی^۱، محمد علی گلعذار ^۱ و آنتونیلو ویچنزو^۲ و ماسیمیلیانو بستتی^۲ ۱– دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان ۲– دانشکده مهندسی شیمی و مواد (جولیوناتا)، دانشگاه پلی تکنیک میلان

(دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ - دریافت نسخه نهایی: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸)

چکیده – در پژوهش کنونی، نانو اکسید دوتایی منگنز – نیکل به روش پتانسیودینامیک در دمای اتاق بر روی فولاد زنگ نزن رسوب داده شد و اثر فرایند آنیل (در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد، به مدت ۶ ساعت) بر ریز ساختار و عمل کرد الکتروشیمیایی شبه خازن تولیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان از اثر قابل توجه فرایند آنیل در افزایش ظرفیت خازنی و هم چنین کاهش مقاومت انتقال بار الکترود داشت. تصاویر FESEM، وجود نانو ورقههای پیوسته و تصادفی را در میکروساختار فیلم اکسیدی نشان داد. به علاوه، در فیلم اکسیدی لایهنشانی شده با میزان حدود ۱۰ درصد اتمی نیکل در ترکیب آن، پس از فرایند آنیل، ساختار بلوری جزیی شامل فاز birnessit شش وجهی نامنظم شکل گرفت. براساس منحنیهای شارژ – دشارژ در جریان ثابت، بالاترین ظرفیت خازنی (۳۸۴ و یژی ویژه (۵۳ وات ساعت بر کیلوگرم) در جریان ویژه دشار ۱/۰ آمپر بر گرم برای الکترود اکسیدی آنیل شده به دست آمد. در نهایت، نتایج آزمون عمر سیکلی در جریان ویژه ۱۰ آمپر بر گرم، حریان ویژه دسارژ پایداری سیکلی عالی و افزایش حدود ۳۲ درصدی ظرفیت خازنی ویژه شبه خازن تولیدی پس از اعمال ۵۰۰ میون ویژه از عمال ۵۰۰

واژگان کلیدی: نانو اکسید دوتایی منگنز – نیکل، شبه خازن، پتانسیودینامیک، فرایند آنیل، نانو ورقه، عمر سیکلی

Study on the Effect of Annealing Process on Microstructure and Electrochemical Behavior of the Binary Mn-Ni Nano-Oxide Pseudocapacitor Synthesized by Anodic Deposition

M. H. Tahmasebi¹, K. Raeissi¹, M. A. Golozar¹, A. Vicenzo² and M. Bestetti²

1- Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran 2- Department of Chemistry, Materials and Chemical Engineering "G. Natta", Polytechnic University of Milan, Milan, Italy

^{*} مسئول مكاتبات يست الكترونيكي: drmht@ma.iut.ac.ir

Abstract: In the present investigation, Mn-Ni binary nano-oxide was deposited by potentiodynamic method on stainless steel at room temperature and the effect of annealing process (at 200 °C for 6 h) on microstructure and electrochemical performance of the synthesized pseudocapacitor was studied. The results showed the significant effect of annealing process on increasing the capacitance and decreasing the charge transfer resistance of the electrode. Field Emission Scanning Electron Miscroscopy (FESEM) images depicted interconnected and random nano-flakes in the oxide film microstructure. Moreover, a partially crystallized structure consisting disorder hexagonal birnessite type phase was formed upon annealing in the deposited oxide film with about 10 % at Ni in composition. Based on the galvanostatic charge-discharge plots, the highest specific capacitance (384 F g^{-1}) and specific energy (53 Wh kg⁻¹) were found at specific current of 0.1 A g^{-1} for the annealed oxide electrode. Finally, cycle life test results at specific current of 10 A g^{-1} showed an excellent cyclability and an increase of about 23% in specific capacitance of synthesized pseudocapacitor after 5000 charge-discharge cycles in 1 M Na₂SO₄.

Keywords: Mn-Ni binary nano-oxide, Pseudocapcitor, Potentiodynamic, Annealing process, Nano-flake, Cycle life

				·	
	علامت		علامت		علامت
توان ويژه	Ps	جريان	Ι	آمپر	А
مقاومت	R	کیلوگرم	kg	ظرفیت خازنی ویژه	C_{sp}
ثانيه	S	مولاريته	М	درجه سانتی گراد	°C
زمان	t	جرم	m	انرژی ویژه	E_{s}
ولت	V	منگنز	Mn	فاراد	F
پتانسیل مؤثر دشارژ	V_{disch}	میلی ولت	mV	گرم	g
وات	W	نيكل	Ni	ساعت	h
		حداکثر توان	\mathbf{P}_{max}	ھرتز	Hz

فهرست علائم

۱– مقدمه

خازنهای الکتروشیمیایی به عنوان ابزارهای ذخیره بار الکتریکی بسیار مورد توجهاند و علت این امر در توان و پایداری سیکلی بالای آنها در مقایسه با باتریهاست. گستره کاربردهای آنها از گوشیهای همراه و دیگر انواع لوازم الکترونیکی شخصی تا وسایل نقلیه هیبریدی است [۳–۱]. خازنهای الکتروشیمیایی به دو گروه تقسیم بندی میشوند که گروه اول بر مبنای تشکیل دو لایه الکتریکی ((EDL) در موادی با سطح ویژه بالا همچون کربنهای فعال شده است که دارای سطح ویژه ای بیش از بهطور موفقیت آمیزی با به کارگیری الکترولیت های غیر آبی بهصورت تجاری روانه بازار شدهاند. گروه دوم از خازنهای الکتروشیمیایی بر مبنای مکانیزم تبادل بار فارادهای هستند که

ناشی از واکنش های برگشت پذیر فاراده ای است که در سطح الکترود رخ می دهند [۴–۲].

این نوع خازن، شبه خازن^۲ نامیده می شود، زیرا بیش تر، رفتار خازنی از خود نشان می دهد تا نمایانگر یک رفتار اکسیداسیونی/ احیایی باشد. مطالعات اولیه در رابطه با اکسید روتنیوم (RuO2) به عنوان مهم ترین ماده کاربردی به عنوان شبه خازن منجر به انبوهی از پژوهش ها در زمینه خواص و مکانیزمهای ذخیره بار در شبه خازن ها شد. براساس گزارش ژنگ و همکارانش [۵]، اکسید روتنیوم ظرفیت خازنی ویژه بیش از ۵۰۰ فاراد بر گرم را در الکترولیت اسید سولفوریک نشان داده است.

در ادامه، اکسید روتنیوم برای خازنهای نظامی مورد توسعه قرار گرفت، اما به دلیل قیمت بالا و سـمی بـودن، نتوانسـت در

[۲۸–۲۰]. تولید اکسید منگنز -نیکل از طریق لایهنشانی الکتروشیمیایی با استفاده از فرایندهای آندی یا کاتدی در تعداد کمی از مقالات اشاره شده است [۱۳، ۱۴، ۲۹ و ۳۰]. بهطور مثال، روسی و همکارانش [۱۴]، تاثیر ترکیب حمام لایهنشانی را بر رفتار شبه خازنی اکسید مخلوط منگنز – نیکل تولید شده به روش جریان ثابت مطالعه کردند.

در میان فرایندهای الکتروشیمیایی کاتدی و آندی، روش پتانسیودینامیک^۴ به دلیل دارا بودن مزایایی چون کنترل آسانتر وزن رسوب، افزایش سطح مؤثر فیلم اکسیدی و ایجاد مورفولوژی مناسبتر (به دلیل ماهیت فرایند) در جهت حصول ظرفیت خازنی بالاتر، فرایند اثرگذاری در تولید اکسید منگنز گزارش شده است [۳۱ و ۳۲] . در واقع، روبش پتانسیل در هر محدوده پتانسیل و یا هر سرعتی، فضای فرایندی گستردهتری را برای رشد فیلم اکسیدی نسبت به روشهای دیگر

با عنایت به پژوهشهای انجام شده در این زمینه، عدم وجود اطلاعات کافی و دقیق در ارتباط با شبه خازن اکسیدی منگنز-نیکل به خصوص در مواردی چون تولید آن به روش لایهنشانی آندی و اثر فرایند آنیل بر مورفولوژی و رفتار خازنی الکترود، بهطور قابل توجهی محسوس است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، تولید شبه خازن اکسیدی منگنز-نیکل از طریق فرایند لایهنشانی آندی و ارزیابی اثر فرایند آنیل (دمای محمور و مایت و رفتار و رفتار الکتروشیمیایی الکترود نسبت به پس از لایهنشانی است.

۲- مواد و روش انجام آزمایش

۲–۱– لایهنشانی آندی نانو اکسید دوتایی منگنز – نیکل

برای تولید اکسید دوتایی منگنز-نیکل به روش لایهنشانی آنـدی (پتانسیودینامیک) از محلولی حاوی ۵۰/۵ مولار اسـتات منگنـز چهار آبه، ۱/۵ مولار استات نیکل چهار آبه و ۲/۵ مولار اسـتات سدیم و با ۶ = pH استفاده شد. برای آمادهسازی محلول از مواد شیمیایی بـا خلـوص آزمایشـگاهی (خریـداری شـده از شـرکت

بازارهای تجاری جایی پیدا کند. محدودیت های استفاده از اکسید روتنیوم، باعث شد تـا پژوهشـگران در پـی يـافتن مـواد جایگزین دیگری باشند. اکسید منگنز در میان اکسیدهای فلزات واسطه از جایگاه برجستهتری برخوردار است و به دلیل ویژگیهایی همچون: قیمت پایین، فراوانی در طبیعت، سازگاری با محیط زیست و امکان استفاده در گستره وسیعتری از پتانسیل بهعنوان جایگزینی مناسب برای اکسید روتنیوم مورد توجه ویژهای قرار گرفته است [۶ و ۷]. اکسید منگنز در انواع مختلف باتریها مورد استفاده قرار میگیرد و نسبت به برخی ترکیبات دیگر مورد استفاده در باتریها همچون کادمیم، خطرات کمتری دارد. اکسید منگنز دارای ظرفیت های پایدار و ساختارهای بلوری مختلفی است که این امر، مطالعه خواص آن را از طریق تغییر روش های تولید، بسیار ارزشمند میسازد [۶، ۸ و ۹]. در سال ۲۰۰۰ میلادی، پَنگ و همکارانش [۱۰] برای فیلم بسیار نازک اکسید منگنز که توسط روش سل- ژل تهیـه شـده بـود، ظرفیت ویژهای معادل ۷۰۰ فاراد بر گرم گزارش دادند و لذا چنین پژوهشی منجر به علاقه بسیار فراوانی به اکسید منگنز بهعنوان یک ماده شبه خازنی شد.

به تازگی با هدف بهبود رفتار خازنی اکسید منگنز در مقایسه با اکسید روتنیوم، افزودن دیگر اکسیدهای فلزات واسطه همچون اکسید نیکل [۱۴–۱۱]، اکسید کبالت [۷ و ۱۵] و اکسید وانادیوم [۱۶] بررسی شدهاند. در میان این اکسیدها، افزودن اکسیدهای نیکل و کبالت اثر بیشتری در افزایش ظرفیت خازنی اکسید منگنز داشته است [۱۵–۱۱]. تاکنون روشهای مختلفی در زمینه تولید اکسیدهای دوتایی فلزات واسطه بهخصوص منگنز – نیکل نظیر: سل ژل، هم رسوبی و فرایندهای تولید این الکترودها، روش لایهنشانی الکتروشیمایی فرایندهای تولید این الکترودها، روش لایهنشانی الکتروشیمایی بهدیون نوع الکترولیت، پتانسیل لایهنشانی و دمای حمام برای تولید مواد الکترو فعال مورد توجه بسیاری قرار گرفتهاند

پرتو ایکس² (PW Philips X-ray generator) مجهز شده به گونیومتر PW 3020 Philips استفاده شد. مورفولوژی سطحی لایه اکسیدی، قبل و پس از آنیل بهوسیله میکروسکوپ Nova NanoSEM (FESEM) آمیدانی⁹ (FESEM) Nova NanoSEM (FESEM) 230 بررسی شد. ترکیب شیمیایی فیلم اکسیدی پس از جدا کردن آن از سطح فولاد توسط چسب کربنی مخصوص، با استفاده از تحلیل عنصری⁴ (EDX) تعیین شد. هم چنین، برای ارزیابی دقیقتر ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی عبوری⁴ ارزیابی دقیقتر ریزساختار از میکروسکوپ الکترونی عبوری مقداری از فیلم اکسیدی پس از لایهنشانی و بعد از آنیل توسط یک همگن ساز اولتراسونیک دستی (P190ht-Hielscher) در سوسپانسیون مورد نظر بر روی شبکه¹⁰ مسی میکروسکوپ قرار گرفت.

۲-۳- ارزیابی الکتروشیمیایی

رفتار الكتروشيميايي الكترودهاي اكسيدي توليدي از طريق روش های ولتامتری چرخهای ۱٬ شارژ - دشارژ در جریان ثابت ۱۲ و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ۱۳ در الکترولیت یک مـولار سـولفات سـدیم و دمـای اتـاق بـا اسـتفاده از دستگاهSolartron Analytical ارزیابی شد. برای انجام آزمونهاي الكتروشيميايي يك سيستم سه الكترودي شامل فيلم اکسیدی منگنز – نیکل بر روی زیر لایه فولادی بهعنوان الکترود كار، صفحه پلاتيني بهعنوان الكترود كمكي و الكترود مرجع نقره/کلرید نقره (Ag/AgCl) مورد استفاده قرار گرفت. ابتـدا آزمون ولتامتری چرخهای در محدوده پتانسیل ۱–۰ ولت نسبت به الکترود مرجع و در سرعت روبش ۲۰ میلی ولت بر ثانیـه بـر روی نمونه قبل و پس از آنیل انجام گرفت و سپس در سـرعت روبشهای دیگر (۵، ۵۰ و ۱۰۰ میلی ولت بر ثانیه) بر روی نمونه آنیل شده و در همان محدوده پتانسیل اشاره شده انجام شد. ظرفیت خازنی ویژه^{۱۴} (بر حسب ^۱- g) الکترود تولیدی براساس نمودارهای ولتامتری چرخهای به دست آمده در هر

Sigma-Aldrich) و آب مقطر استفاده شد و همچنین pH حمام لايەنشانى با اسيد سولفوريك رقيق تنظيم شد. فرايند لايـەنشـانى الکتروشیمیایی در یک سیستم سه الکترودی شامل ورق فولاد زنگ نـزن ۳۰۴ بـا ضـخامت ۱ میلـی متـر و سـطح فعـال ۰/۶۴ سانتیمترمربع بهعنوان زیرلایه، صفحه تیتانیمی با روکش پلاتین بهعنوان الکترود کمکی و الکترود مرجع نقره/کلریـد نقـره (Ag/AgCl) انجام شد. پیش از فرایند لایهنشانی، سطح زیرلایـه فولاد زنگ نـزن در محلـولی حـاوی ۵۰ درصـد حجمـی اسـید کلریدریک به مدت سه دقیقه اچ شیمیایی شد و سپس با آب شست و شو و با گاز نیتروژن خشک شد. در مرحله بعدی و به منظور تميز كردن سطح و شست و شوى نهايي، نمونهها به مدت ده دقیقه در استون و ۶ دقیقه در آب مقطر تحت امواج اولتراسونیک قرار گرفتند و در پایان توسط گاز نیتـروژن خشـک شدند. فرايند لايهنشاني آندي براي توليد اكسيد دوتايي منگنز-نیکل به روش پتانسیودینامیک در محدوده پتانسیل ۱/۲- ولت نسبت به الکترود مرجع، سرعت روبش^۵ ۲۰۰ میلی ولت بر ثانیه، تعداد ۴۸ سیکل و در دمای اتاق انجام گرفت. وزن اکسید از طريق اختلاف وزن زيرلايه قبل و پس از فراينـد لايـهنشـاني بـا استفاده از یک ترازوی دقیق مدل Sartorius BP211D با دقت ۵ میکروگرم اندازهگیری شد که با توجه به میزان سطح زیر لایـه (۶۴/ سانتی متر مربع)، نسبت وزن رسوب به مساحت حدود ۰/۱۱ میلی گرم بر سانتیمترمربع پس از ۴۸ سیکل لایهنشانی بهدست آمد. انتخاب نسبت وزن رسوب به مساحت حدود ۱۱/۰ میلی گرم بر سانتیمتر مربع براساس نتایج حاصل از آزمایشات دیگر انجام گرفت. در پایان، نمونهها با آب مقطر شست و شو و توسط گاز نیتروژن خشک شدند. در نهایت، بهمنظور بررسی اثر فرايند أنيل بر ريز ساختار و رفتار الكتروشيميايي شبه خازن، فيلم اکسیدی در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد و به مدت ۶ ساعت در هوا تحت فرايند آنيل قرار گرفت.

۲-۲ – ارزیابی ریزساختار
برای ارزیابی فازی نمونهها قبل و پس از آنیل از دستگاه پراش

مرحله و با استفاده از رابطه ۱ محاسبه شدند [۳]:

$$C_{SP} = \frac{\int_{0}^{1} IdV}{2mv\Delta V}$$
(1)

بهطوری که، I جریان اندازه گیری شده (آمپر)، m وزن اکسید دوتایی منگنز – نیکل بر روی سطح زیرلایه (گرم)، *ν* سرعت روبش پتانسیل (ولت بر ثانیه) و ΔV محدوده پتانسیل روبش شده (یک ولت) است.

نمودارهای شارژ – دشارژ در جریانهای ویژه مختلف (۰/۱ - ۱۰ آمپر بر گرم) و در محدوده پتانسیل ۰ – ۱ ولت نسبت به الکترود مرجع برای نمونه آنیل شده به دست آمد که با استفاده از نمودارهای اشاره شده و معادله ۲ ظرفیت خازنی ویژه برای شبه خازن تولیدی (بر حسب فاراد بر گرم) محاسبه شد [۳]:

$$C_{SP} = \frac{I}{m\frac{dV}{dt}}$$
(7)

بهطوری کـه، I جریـان دشـارژ اعمـالی (آمپـر)، m وزن اکسـید دوتایی منگنز-نیکـل بـر روی سـطح زیرلایـه (گـرم) و dV/dt شیب منحنی دشارژ (ولت بر ثانیه) است.

آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز در پتانسیل مدار باز^{۱۵} (OCP) تحت یک سیگنال تحریک با دامنه پتانسیل ۱۰ میلی ولت و محدوده فرکانس ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۱۰ میلی هرتز (با تعداد ۱۰ اندازهگیری به ازای هر دهه کاهش در فرکانس) پس از انجام آزمون ولتامتری چرخهای (در سرعت روبش ۲۰ میلی ولت بر ثانیه و تعداد ۲۰ سیکل)، بر روی الکترود اکسیدی مورد نظر قبل و پس از فرایند آنیل انجام شد.

۳– نتایج و بحث

رفت ار الکتروش یمیایی الکت رود اکس یدی در دو حالت پس از لایه نشانی و آنی ل شده در شکل ۱ ارائه شده است. در شکل ۱- الف، منحنی های ولتامتری چرخهای دو نمونه پس از ۲۰ سیکل در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه نشان

مواد پیشرفته در مهندسی، سال ۳۵، شمارهٔ ۳، پاییز ۱۳۹۵

داده شده است. همان گونه که مشاهده می شود، در هر دو حالت قبل و پس از آنیل، منحنی ها مستطیل شکل به نظر می رسند که نشان از یک رفتار خازنی نزدیک به ایده ال برای این الکترود است. در واقع در الکترود آنیل شده رفتار خازنی ایده ال تر شده است که معکوس شدن جریان در هنگام دشارژ ید و لتاژی در حدود یک ولت حاکی از این موضوع است [۳]. تبدیل منحنی به سمت مستطیلی شکل تر و رفتار شبه خازنی ایده ال تر پس از آنیل کردن الکترود می تواند به کاهش مقاومت افزایش مساحت داخلی منحنی نمایانگر افزایش ظرفیت خازنی ویژه الکترود پس از آنیل کردن است به طوری که ظرفیت خازنی از ۲۰۲ پس از آنیل شدانی به مقدار ¹-g ۲۹ F پس از آنیل شدن رسیده است.

بهمنظور بررسی بیشتر رفتار الکتروشیمیایی الکترود قبل و پس از آنیل، آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نیز برروی نمونهها انجام شد که نتایج حاصل از آن در شکلهای ۱- (ب، ج و د) نشان داده شده است.

با توجه به منحنی های نایکوییست^{۱۷} ارائه شده در شکل ۱-ب، همان طور که انتظار می رفت، شاهد کاهش مقاومت الکترود پس از فرایند آنیل هستیم و به طور قابل توجهی میزان مقاومت انتقال بار در مقایسه با الکترود پس از لایه نشانی کاهش یافته است. در ناحیه با فرکانس پایین منحنی های نایکوییست، خطوط تا حدودی صاف با تفاوت شیب کم برای دو الکترود اکسیدی قبل و پس از آنیل مرتبط با فرایند نفوذ الکترولیت در الکترود و نمایانگر رفتار خازنی به نسبت ایده ال برای هر دو فرکانس پایین نسبت به قبل از آنیل کمی بیش تر است که نشان از ایده ال تر بودن رفتار الکترود پس از آنیل است و این موضوع با مستطیلی شکل تر شدن منحنی ولتامتری چرخه ای (شکل ۱- الف) پس از فرایند آنیل نیز مطابقت دارد. به عبارت دیگر، مستطیلی شکل تر شدن منحنی ولتامتری چرخه ای و افزایش شیب منحنی نایکوییست در ناحیه با فرکانس پایین پس از انجام آنیل، نشان از



شکل ۱- الف) منحنیهای ولتامتری چرخهای الکترود اکسیدی منگنز – نیکل، در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه پس از ۲۰ سیکل در الکترولیت ۱ مولار سولفات سدیم؛ ب) نمودارهای نایکوییست (ناحیه با فرکانس بالا در قسمت بزرگنمایی شده)؛ ج) منحنی بخش حقیقی و د) موهومی ظرفیت خازنی مختلط به صورت تابعی از فرکانس، مربوط به الکترود منگنز – نیکل پس از لایهنشانی و آنیل شده، پس از ۲۰ سیکل در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه در الکترولیت ۱ مولار سولفات سدیم

ایدهال تر شدن رفتار خازنی الکترود اکسیدی است [۳]. به منظور بررسی دقیق تر قابلیت الکترود اکسیدی تولیدی، با استفاده از روابط موجود برای فرم مختلط امپدانس می توان بخش حقیقی و موهومی ظرفیت مختلط را از طریق روابط ۳ و ۴ به دست آورد [۳۵–۳۳]:

$$\mathbf{C}'(\omega) = \frac{-\mathbf{Z}''(\omega)}{\omega |\mathbf{Z}(\omega)|^2} \tag{(7)}$$

$$C''(\omega) = \frac{Z'(\omega)}{\omega |Z(\omega)|^2}$$
(*)

بەطورى كە:

- (۵) 'C، بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط ((۵)) است
 که مقادیر (۵) 'C در فرکانس پایین می تواند مر تبط با ظرفیت

خازنی الکترود در طول دشارژ در جریان ثابت باشد. - (۵) ["]C، بخش موهومی ظرفیت خازنی مختلط ((۵)) است که مرتبط با اتلاف انرژی در اثر انجام فرایندهای غیربرگشتپذیر است.

براساس تغییرات بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط با فرکانس (شکل ۱-ج)، همان طور که نشان داده شده است، در ناحیه فرکانس پایین، ظرفیت خازنی الکترود به مقدار CLF (مقدار بخش حقیقی ظرفیت خازنی مختلط در فرکانس ۱۰/۰ هرتز) رسیده است که بهعنوان ظرفیت خازنی در فرکانس پایین^{۱۸} تعریف میگردد و می تواند متغیری مرتبط با ظرفیت خازنی الکترود در سیکل دشارژ باشد. در واقع در ظرفیت خازنی بالاتر از CLF/2 رفتار خازنی و در مقادیر کمتر از آن رفتار مقاومتی الکترود قابل



شکل ۲– تصاویـر FESEM از میکروساختـار فیلم اکسیـدی منگنز–نیکل، الف) پس از لایهنشانی و ب) در حالت آنیل شده

الکترود پس از لایهنشانی، مورفولوژی نمونه آنیل شده نیز شامل نانو ورقههای پیوسته است که نسبت به حالت پس از لایهنشانی، ضخیمتر و یکنواختتر به نظر میرسند. به علاوه، حضور تعداد زیادی نقاط کوچک سیاه (در محدوده ۱۰ تا ۲۰ نانومتر) بر روی سطح فیلم اکسیدی پس از آنیل (که در شکل مشخص شده است)، به نظر میرسد حاکی از تشکیل یک تخلخل نانومتری در لایه اکسیدی است که در نتیجه حذف آب موجود در فیلم در طول فرایند آنیل به وجود آمده است. در حقیقت، بهبود فرایند انتقال یونی مهمترین اثری است که

تعريف است. همچنين، با تغييرات فركانس از بالا به پايين، شاهد افزایش ناگهانی مقدار ظرفیت خازنی و وابستگی کمتر آن به فرکانس در ادامه هستیم. براساس پـژوهش پورتـت و همکـارانش، این تغییرات مربوط به ویژگی ساختار الکترود و فصل مشترک الکترود/الکترولیت است که وابسته به عواملی چون طبیعت الكتروليت، ضـخامت و تخلخـل سـاختار الكتـرود اسـت [۳۴]. از طرفي، كاهش وابستكي ميزان ظرفيت الكترود به فركانس اعمالي در حالت آنیل شده نسبت به قبل از آنیل، تا مقادیر بالاتری از فرکانس ادامه یافته است که در این حالت فرکانس ۲/۰ هرتز بـرای الكترود أنيل شده و٢٠/٥ هرتز براي الكترود پس از لايهنشاني بهدست آمده است. در ارتباط با تابعیت بخش موهومی ظرفیت خازنی مختلط با فرکانس، با توجه به شکل ۱- د، بخش موهـومی ظرفیت از مقدار بیشینهای در فرکانس مشخصی عبور میکند که فركانس مورد نظر مرز بين رفتار مقاومتي و خازني الكتـرود اسـت [۳۶]. فرکانس اشاره شده به نوعی بیان کننده یک ثابت زمانی) است که از آن به زمان آسایش ^{۱۹} نیـز تعبیـر مـیشـود و در ($au_{
m o}$) واقع کمترین زمان ممکن برای تخلیه انرژی ذخیره شده در الكترود با بازدهي بالاي ٥٠٪ است [٣۶]. با توجه به اين كـه ثابت زمانی برای الکترود آنیل شده (to = 1 s) کمتر از الکترود قبل از آنیل (τ_o = 7.94 s) به دست آمده است، لذا می توان گفت که الکترود آنیل شده قابلیت نمایش توان بالایی را در زمان کوتاهی دارد و به عبارت دیگر فرایند انتقال یون ها و پاسخ الکترود بسیار سریع تر از قبل از آنیل است [۳۶].

تصویر FESEM ارائه شده از مورفولوژی الکترود منگنز-نیکل پس از لایهنشانی (شکل۲ الف)، ساختاری تا حدودی یکنواخت، خیلی ریز و باز که از نانو ورقه های^۲ پیوسته و تصادفی بدون هیچ گونه ترکی شکل گرفتهاند را نشان میدهد که براساس پژوهش های قبلی، وجود چنین ساختاری در حصول ظرفیت خازنی بالا بسیار اثرگذار است [۱۴ و ۳۷]. با توجه به تصویر FESEM ارائه شده در شکل ۲ – ب، پس از آنیل کردن، تغییرات کمی در مورفولوژی سطحی الکترود اکسیدی در مقایسه با قبل از آنیل، مشاهده می شود. مشابه با

پراش پرتو ایکس ارائه شده در قسمت قبلی بیانگر آمورف بودن ساختار پس از فرایند لایهنشانی است. الگوی پراش الکترونی فیلم اکسیدی آنیل شده با استفاده از نرم افزار Diffraction Ring Profiler تجزیه و فواصل بین صفحهای اندازه گیری شد. الگوی پراش حلقه^{۲۲} حاکی از یک ساختار شبه منظم فاز birnessite شش وجهی است و نشاندهنده دو پیک

اندازه گیری شد. الگوی پراش حلقه^{۲۲} حاکی از یک ساختار شبه منظم فاز birnessite شش وجهی است و نشان دهنده دو پیک مربوط به صفحات (۲۰۰) و (۱۰۲) به ترتیب با فواصل بین صفحه ای ۷/۲ و ۲/۱۵ آنگستروم است [۲۱ و ۴۲]. مادلین و همکارانش گزارش کرده اند که فاز birnessite به دست آمده به دلیل وجود انحراف تصادفی در لایه های اکسید منگنز، اغلب دارای شبه نظم turbostratic است [۲۱]. تصویر با وضوح بالا^{۳۲} (HRTEM) از ریزساختار الکترود اکسیدی آنیل شده در شکل ۳- د، نشان دهنده ساختار نانوبلوری (برخی فواصل بین صفحه ای در شکل مشخص شده است) جزیی به دست آمده پس از فرایند آنیل است.

براساس تحلیل عنصری انجام گرفته بر روی فیلم اکسیدی تولیدی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مجهز به EDX ترکیب شیمیایی فیلم اکسید لایهنشانی شده نزدیک به Ni0.10Mn0.9Ox بهدست آمد. با توجه به نتایج حاصل از بررسی ساختار و تحلیل شیمیایی میتوان گفت بعد از فرایند آنیل، یک ساختار اصلی birnessite شش وجهی که بهصورت جزیی بلوری شده است، برای اکسید دوتایی منگنز – نیکل به دست آمده است و نیکل در این حالت میتواند بهصورت اکسی هیدروکسید نیکل (NiOOH) آمورف در ریزساختار پراکنده باشد. این فاز در دماهای بالاتر آنیل میتواند به فاز هیدروکسید نیکل بتا (β-Ni(OH)).

با توجه به این که الکترود اکسیدی منگنز -نیکل در حالت آنیل شده، رفتار الکتروشیمیایی ایدهالتری نسبت به قبل از فرایند آنیل نشان داد، لذا مشخصهیابی های الکتروشیمیایی بر روی الکترود اشاره شده انجام شد که در ادامه بررسی می شود. شکل ۴ – الف، نمودارهای ولتامتری چرخهای بهدست آمده در سرعت روبشهای مختلف (۵، ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیولت بر ثانیه) بهعنوان نتیجهای از اصلاح مورفولوژی در طول آنیل کردن الکترود اتفاق میافتد و تا حدودی این موضوع می تواند تایید کننده رفتار خازنی ایدهال تر الکترود آنیل شده در مقایسه با الکترود پس از لایهنشانی باشد.

الگوی پراش پرتو ایکس زیرلایه فولادی، الکترود با فیلم اکسیدی پس از لایهنشانی و در حالت آنیل شده در شکل ۳- الـف آورده شده است. در الگوی پراش پرتو ایکس نمونه پس از لايەنشانى ھىچ گونـە پىك اضـافى نسـبت بـە زىرلايـە فـولادى (پیکهای مربوط به زیرلایه فولادی با "S" مشخص شدهاند) در آن دیده نمی شود که به ظاهر بیان کننده آمورف بودن ساختار فیلم اکسیدی رسوب داده شده است. مقایسه الگوی پراش نمونه أنيل شده با زيرلايه فولادي و الكترود يس از لايهنشاني حاکی از وجود یک پیک پهن و با شدت کم در حوالی زاویـه 20 معادل ۳۷ درجه دارد که مربوط به صفحه (۱۰۰) ساختار نوع birnessite شـش وجهـی بـا فاصـله بـین صفحهای حـدود ۲/۴ آنگستروم است که مطابق با ساختار مشابهی است که در پژوهشهای قبلی برای اکسید منگنز خالص گزارش شده است [۱۹ و ۴۰–۳۸]. وجود این پیک نشاندهنده بلوری شدن جزیمی ساختار و یا بهعبارتی دیگر بیانگر تبدیل ساختار آمورف به ساختار نانوبلور پس از انجام فرایند آنیل است.

بهمنظور بررسی دقیق تر ویژگی های مورفولوژی و ساختار بلوری فیلم اکسیدی، مطالعه ریز ساختار توسط TEM انجام شد. تصاویر زمینه روشن TEM فیلم اکسیدی پس از لایه نشانی و در حالت آنیل شده (شکل ۳- ب و ج) تأیید کننده مورفولوژی متشکل از نانو ورقه های پیوسته است. به علاوه با توجه به مورفولوژی نمونه آنیل شده، وجود نانوورقه های اشاره شده ساختار متخلخل پیوسته ای ایجاد کرده است که براساس پژوهش های قبلی می تواند نقش مهمی را در افزایش دسترسی نفوذ سریع یونها در طول فرایند شارژ -دشارژ ایفا کند [۲۶ و الکترولیت به داخل زمینه ماده اکسیدی فعال و در نتیجه سرعت نفوذ سریع یونها در طول فرایند شارژ -دشارژ ایفا کند [۲۶ و اکتروی (شکل ۳- ب) پس از لایه نشانی هم راستا با نتایج الگوی



شکل ۳– الف) الگوی پراش پرتو ایکس زیرلایه فولاد زنگ نزن، فیلم اکسیدی پس از لایهنشانی و در حالت آنیل شده، "S" مخفف زیرلایه است؛ تصاویر زمینه روشن TEM به همراه الگوی پراش الکترونی ناحیه گزینشی از فیلم اکسیدی، ب) پس از لایهنشانی، ج) در حالت آنیل شــده و د) تصویر TEM با وضـوح بالا از میکروساختــار نمونه آنیل شــده

را در الکترولیت یک مولار سولفات سدیم برای الکترود اکسیدی آنیل شده نشان میدهد. منحنیهای بهدست آمده در کلیه سرعتهای روبش، شکلی شبیه به مستطیل دارند که بیانگر رفتار خازنی نزدیک به ایدهال الکترود مورد نظر است. ظرفیت خازنی ویژه براساس منحنیهای ولتامتری چرخهای و رابطه ۱ محاسبه و در شکل ۴- ب گزارش شده است.

همان گونه که دیده میشود، با افزایش سرعت روبش پتانسیل، کاهش ظرفیت خازنی ویژه الکترود مشاهده میشود و از طرفی با افزایش سرعت روبش پتانسیل، سرعت کاهش ظرفیت خازنی نیز کاهش مییابد که این موضوع حاکی از

وابستگی پایین ظرفیت خازنی ویژه الکترود به سرعت شارژ – دشارژ و یا به عبارت دیگر تحمل پذیری سرعت^{۲۴} بالای الکترود است. یک دلیل مهم کاهش ظرفیت خازنی با افزایش سرعت روبش پتانسیل، کافی نبودن زمان برای انتقال و نفوذ یونها به داخل زمینه الکترود و بهدنبال آن انجام واکنشهای فارادهای در سرعتهای بالای شارژ – دشارژ گزارش شده است [۴۴ و ۴۵]. در حقیقت، مقاومتهای الکتریکی و اهمی شامل مقاومت الکترولیت و مقاومت در فصل مشترک الکترود / الکترولیت، وابستگی چندانی به سرعت شارژ – دشارژ ندارد و سهم آن در سرعتهای شارژ – دشارژ پایین و بالا تفاوت



دشارژ و در محدوده پتانسیل صفر تا یک ولت نسبت به الکترود مرجع نشان می دهد. منحنی های ارائه شده دارای طبیعت متقارنی هستند که حتی در جریان ویژه ۱/۰ آمپر بر گرم نیز این حالت حفظ شده است و نشان دهنده رفتار ایده ال شبه خازن تولیدی است. افت اهمی^{۲۵} کمی در منحنی های شارژ – دشارژ دیده می شود که تا حدی نشان از ویژگی رسانایی فیلم اکسیدی مورد نظر است. وابستگی میزان ظرفیت خازنی به جریان ویژه دشارژ اعمالی در شکل ۴ – د در قالب منحنی پئوکرت^{۲۶} بیان می کند که با افزایش جریان ویژه دشارژ، ظرفیت خازنی الکترود شروع به کاهش می کند و در عین حال میزان وابستگی ظرفیت چندانی نمیکند، بهطوری که عامل مؤثر در این جا مقاومت یونی و یا بهعبارتی سرعت نفوذ و انتقال یون ها به داخل الکترود است که حساسیت زیادی به سرعت شارژ – دشارژ دارد و ظرفیت خازنی را تحت تأثیر قرار می دهد [۴۶].

براساس نتایج ارائه شده، بالاترین ظرفیت خازنی ویژه ۲۶۰ F g⁻¹ در سرعت روبش پتانسیل ۵ میلی ولت بر ثانیه برای الکترود تولیدی به دست آمد. با هدف بررسی دقیق تر قابلیت الکتروشیمیایی الکترود تولیدی، آزمون شارژ – دشارژ در جریانهای ویژه متفاوت (۱/۰ تا ۱۰ آمپر بر گرم) انجام شد. شکل ۴- ج منحنی های شارژ – دشارژ را در جریانهای مختلف



محل مد الف) منتخبی را سوق و ب) پاینداری طریب خازنی ویژه الکترود اکسیدی آَنیل شده برحسب تعـداد سیکل شارژ – دشارژ در جـریان ویـژه ۱۰ آمپر بر گرم

ویژه بالاتر و توان ویژه پایینتر و در جریان های شارژ – دشارژ بالا که به نوعی فرایندهای سریع الکترود اتفاق میافتد و افت اهمی زیادتری وجود دارد، میزان انرژی ویژه کمتر و توان ویژه زیادتری به دست آمده است. بهعنوان یک متغیر کاربردی برای الکترود شبه خازن تولیدی، مقادیر حداکثر توان ویژه قابل دسترس، با استفاده از اطلاعات آزمون شارژ – دشارژ سیکلی و رابطه ۷ به دست آمد [۴۶]:

$$P_{s,max} = \frac{V^2}{4 \times R_- \times m}$$
(V)

بهطوری کـه، P_{max} حـداکثر تـوان ويـژه در دسـترس (وات بـر

خازنی با افزایش میزان جریان دشارژ کاهش یافته است به طوری که به نظر می رسد با افزایش سرعت دشارژ، مقدار آن به سمت مقدار ثابتی پیش می رود. لذا این نتایج نیز وابستگی پایین ظرفیت خازنی الکترود مورد نظر به سرعت شارژ – دشارژ و تحمل پذیری بالای الکترود در سرعتهای بالاتر دشارژ را نشان می دهد. بالاترین میزان ظرفیت خازنی در این شرایط، معادل آ-۳ ۲ ۲ در جریان ویژه ۱/۰ آمپر بر گرم حاصل شد.

انرژی و توان ویژه الکترود شبه خازن تولیدی از طریق اطلاعات به دست آمده از منحنیهای آزمون شارژ – دشارژ در جریانهای ویژه دشارژ متفاوت و با استفاده از روابط ۵ و ۶ محاسبه شدند [۳]:

$$E_{s} = \frac{C_{sp} V_{disch}^{2}}{2}$$
 (Δ)

$$P_{\rm s} = \frac{E_{\rm s}}{t_{\rm disch}} \tag{9}$$

بهطوری که، C_{sp} ظرفیت خازنی ویژه (F g⁻¹)، Vdisch پتانسیل مؤثر دشارژ (پتانسیل پس از افت اهمی)، E_s انرژی ویژه (وات ساعت بر کیلوگرم) و t زمان دشارژ (ساعت) است. انرژیها و توانهای ویژه محاسبه شده براساس روابط ۵ و ۶ در قالب منحنی راگون^{۲۷} در شکل ۵– الف ارائه شدهاند. منحنی راگون برای مقایسه کارایی وسایل مختلف ذخیره انرژی از نظر توان و انرژی ویژه استفاده میشود. بر مبنای منحنی راگون برای این الکترود، بیش ترین توان ویژه معادل ۴۶۶۵ وات بر کیلوگرم در انرژی ویژهای ۲۸ وات ساعت بر کیلوگرم و یا به بیان دیگر، در بیشترین انرژی ویژه معادل ۳۵ وات ساعت بر کیلوگرم، توان ویژه ۵۰ وات بر کیلوگرم حاصل شد که در شکل ۵– الف مشخص شدهاند.

نکته قابل توجه در منحنی راگون ارائه شده این است که در جریان های شارژ – دشارژ پایین، از یک طرف فرایندهای کند الکترود که در ذخیره انرژی نیز سهیم است انجام میشود و از طرف دیگر افت اهمی کمتری وجود دارد، پس میزان انرژی

ضمن فرايند شارژ – دشارژ و نيز افزايش دسترسي كاتيونهاي +Na به ساختار الکترود در سیکل های بعدی شارژ – دشارژ می شود. به علاوه، کاتیون های ⁺Na قادر به ایجاد یک ساختار متخلخل قابل توجهي در الكترود در طول فرايند سيكل شارژ -دشارژ هستند [۱۴ و ۴۱]. نتایج آزمون عمر سیکلی الکترود شبه خازن توليدي حاكي از بهبود قابل توجمه پايداري سيكلي و ظرفیت خازنی الکترود اکسید منگنز – نیکل در مقایسه با پژوهشهای قبلی در مورد اکسید منگنز و اکسید منگنز – نیکل است. بهطور مثال، براساس پژوهش باباخانی [۴۵]، برای اکسید منگنز تولید شده به روش لایهنشانی الکتروشیمیایی در جریان ثابت، پس از اعمال ۲۵۰ سیکل شارژ - دشارژ در سرعت روبش پتانسیل ۲۰ میلی ولت بر ثانیه، پایداری سیکلی پایین و میزان کاهش بین ۱۲ تا ۴۰ درصد در ظرفیت خازنی ویژه بـرای الکترودهای مختلف و در الکترولیت ۱ مـولار سـولفات سـدیم گزارش شده است. همچنین براساس گزارش روسی [۱۴]، الكترود اكسيد منگنز - نيكل توليدي به روش لايهنشاني الكتروشيميايي در جريان ثابت، در سرعت روبش پتانسيل ۱۰ میلی ولت بر ثانیه تحت ۹۰۰ سیکل شارژ – دشارژ ، کاهش حـدود ۲۰ درصـدی ظرفیـت خـازنی در ۱۰۰ سـیکل اول و حصول ظرفیت خازنی اولیه پس از ۹۰۰ سیکل را نشان داده است. بنابراین، با توجه به موارد ارائه شده، افزایش حدود ۲۳ درصدی ظرفیت خازنی نسبت به مقدار اولیه آن در الکترود اکسیدی تولیدی در پژوهش حاضر، کارایی بالای سیکلی الکترود اشاره شده را در جهت استفاده بهعنوان یک شبه خازن نشان می دهد.

۴- نتيجه گيري

نانو ورقههای اکسیدی منگنز – نیکل بهطور موفقیت آمیز توسط روش پتانسیودینامیک در سرعت روبش پتانسیل ۶۰۰ میلیولت بر ثانیه بر روی زیرلایه فولاد زنگ نزن رسوب داده شد. مجموعه مورد نظر بهعنوان یک شبه خازن پس از لایهنشانی و پس از انجام آنیل (در دمای ۲۰۰ درجه سانتیگراد و به مدت کیلوگرم)، Rs مقاومت داخلی الکترود و m وزن اکسید دوتایی منگنز – نیکل بر روی سطح زیرلایه (گرم) است. در حقیقت، حداکثر توان ویژه که یکی از متغیرهای کاربردی باری هر خازنی محسوب می شود در حالتی در دسترس یک مقاومت یا بار خارجی قرار می گیرد که مقاومت خارجی برابر با مقاومت داخلی الکترود باشد [۴۶ و ۴۷].

با توجه به رابطه ۷، حداکثر توان ویژه در کمترین جریان ویژه دشارژ و به عبارت دیگر در کمترین میزان افت اهمی ایجاد میشود. لذا همان گونه که در شکل ۵- الف مشاهده میشود، بالاترین میزان معسم در جریان شارژ ویژه ۱/۰ آمپر بر گرم و برابر با ۱۲۵ کیلووات بر کیلوگرم به دست آمده است. همان طور که قبلاً اشاره شد، میزان مقاومت اهمی یا مقاومت داخلی الکترود متأثر از جریان و سرعت دشارژ نیست و در کلیه جریانهای دشارژ معمولاً مقدار ثابتی است. بنابراین با این توضیح، میتوان گفت در جریانهای دشارژ پایین، مقدار توان عبارت دیگر به علت افت اهمی پایینتر در جریان ویژه دشارژ پایین، بازدهی بالاتر است [۴۶ و ۲۷].

آزمون عمر سیکلی برای بررسی پایداری ظرفیت خازنی ویژه در طول سیکلهای شارژ – دشارژ بر روی الکترود شبه خازن اکسید منگنز – نیکل آنیل شده در جریان ویژه ۱۰ آمپر بر گرم تا ۵۰۰۰ سیکل در الکترولیت یک مولار سولفات سدیم انجام شد که نتایج آن در شکل ۵– ب دیده می شود. با توجه به منحنی، در طول ۵۰۰ سیکل اول، ظرفیت خازنی تا حدودی ثابت می ماند و پس از آن در طول ۵۰۰ سیکل بعدی روند افزایشی قابل توجهی را دارد به طوری که ظرفیت خازنی پس از سیکل ابتدایی، حدود ۲۳٪ (¹-g ۲۹۳۴) افزایش نشان می دهد و در نهایت در طول ۵۰۰ سیکل پایانی، این مقدار تا حدودی حفظ می شود. این افزایش در مقدار ظرفیت خازنی در طول میکل شارژ – دشارژ به احتمال زیاد مربوط به افزایش نقاط و مکانهای فعال در ماده در نتیجه ورود^{۲۸} و خروج^{۲۹} کاتیونها در شده جزیی با ساختار birnessite شش وجهی در کنار مناطق آمورف، حاصل از اثر فرایند آنیل بر ریزساختار الکترود بود. از طرف دیگر، عمل کرد الکتروشیمیایی الکترود اکسیدی آنیل شده حاکی از قابلیت بالای آن در سرعتهای بالای شارژ – دشارژ بود و همچنین بیشترین انرژی ویژه معادل ۵۳ وات ساعت بر کیلوگرم در بالاترین ظرفیت ویژه خازنی¹⁻g ۳۸۴ و به عبارتی در پایین ترین جریان ویژه شارژ – دشارژ ۱/۰ آمپر بر گرم حاصل شد. به علاوه، افزایش حدود ۲۳ درصدی ظرفیت خازنی پس از اعمال ۵۰۰۰ سیکل شارژ – دشارژ در جریان ۱۰ آمپر بر گرم نشان دهنده بهبود پایداری سیکلی شبه خازن تولیدی در مقایسه با نمونههای مشابه در یژوهش های قبلی بود. ۶ ساعت) تحت ارزیابی های ریز ساختاری و الکتروشیمیایی قرار گرفت. الکترود اکسیدی در اثر حذف آب موجود در ساختار آن و در نتیجه کاهش مقاومت انتقال بار پس از آنیل، ظرفیت خازنی ویژه بالاتری (۲۹ ۲۹۲) نسبت به پس از لایهنشانی (۲۰ ۲۶ ۲۰۲) در سرعت روبش ۲۰ میلی ولت بر ثانیه از خود نشان داد. بررسی مورفولوژی فیلم اکسیدی آنیل شده حاکی از ساختاری کم و بیش بازتر و با میزان تخلخل بالاتری نسبت به قبل از لایهنشانی بود که به طور کلی میزان نیکل حدود ۱۰ درصد موجود در فیلم اکسیدی می تواند در قالب فاز آمورف اکسی هیدروکسید نیکل به صورت پراکنده در ریز

واژەنامە

- 1. electric double layer
- 2. pseudocapacitor
- 3. galvanostatic
- 4. potentiodynamic
- 5. scan rate
- 6. X-ray diffraction
- 7. field emission scanning electron microscopy
- 8. energy-dispersive X-ray
- 9. transmission electron microscopy
- 10. grid
- 11. cyclic voltammetry
- 12. galvanostatic charge-discharge
- 13. electrochemical impedance spectroscopy
- 14. specific capacitance (SC)
- 15. open circuit potential

- 16. equivalent series resistance
- 17. Nyquist
- 18. low-frequency capacitance
- 19. relaxation time
- 20. nano-flakes
- 21. selected area electron diffraction pattern
- 22. ring pattern
- 23. high resolution transmission electron microscopy
- 24. rate capability
- 25. IR drop
- 26. Peukert
- 27. Ragone plot
- 28. intercalation
- 29. de-intercalation
- Jarvis, L.P., Atwater, T.B. J. and Cygan, P., "Fuel Cell/Electrochemical Capacitor Hybrid for Intermittent High Power Applications", *Journal of Power Sources*, Vol. 79, pp. 60–63, 1999.
- Gutmann, G., "Hybrid Electric Vehicles and Electrochemical Storage Systems — a Technology Push–Pull Couple", *Journal of Power Sources*, Vol. 84, pp. 275–279, 1999.
- 3. Conway, B.E., *Electrochemical Supercapacitors*, Springer US, Boston, MA, 1999.
- Ishikawa, M., Morita, M., Ihara, M. and Matsuda, Y., "Electric Double-Layer Capacitor Composed of Activated Carbon Fiber Cloth Electrodes and Solid Polymer Electrolytes Containing Alkylammonium Salts", Journal of the Electrochemical Society,

- Vol. 141, pp. 1730-1734, 1994.
- Zheng, J.P., Cygan, P.J. and Jow, T.R., "Hydrous Ruthenium Oxide as an Electrode Material for Electrochemical Capacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 142, pp. 2699–2703, 1995.
- 6. Wei, W., Cui, X., Chen, W. and Ivey, D.G., "Manganese Oxide-Based Materials as Electrochemical Supercapacitor Electrodes", *Chemical Society Reviews*, Vol. 40, pp. 1697–1721, 2011.
- Chang, J.K., Lee, M.T., Huang, C.H. and Tsai, W.T., "Physicochemical Properties and Electrochemical Behavior of Binary Manganese–Cobalt Oxide Electrodes for Supercapacitor Applications",

Materials Chemistry and Physics, Vol. 108, pp. 124–131, 2008.

- 8. Wei, J., Nagarajan, N. and Zhitomirsky, I., "Manganese Oxide Films for Electrochemical Supercapacitors", *Journal of Materials Processing Technology*, Vol. 186, pp. 356–361, 2007.
- Rogulski, Z., Siwek, H., Paleska, I. and Czerwiński, A., "Electrochemical Behavior of Manganese Dioxide on a Gold Electrode", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 543, pp. 175–185, 2003.
- 10. Pang, S.C., Anderson, M.A. and Chapman, T.W., "Novel Electrode Materials for Thin-Film Ultracapacitors: Comparison of Electrochemical Properties of Sol-Gel-Derived and Electrodeposited Manganese Dioxide", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 147, pp. 444–450, 2000.
- 11. Kim, H. and Popov, B.N., "Synthesis and Characterization of MnO₂-Based Mixed Oxides as Supercapacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. D56, 2003.
- Rajendra Prasad, K. and Miura, N., "Electrochemically Synthesized MnO₂-Based Mixed Oxides for High Performance Redox Supercapacitors", *Electrochemistry Communications*, Vol. 6, pp. 1004–1008, 2004.
- Luo, J.M., Gao, B. and Zhang, X.G., "High Capacitive Performance of Nanostructured Mn–Ni– Co Oxide Composites for Supercapacitor", *Materials Research Bulletin*, Vol. 43, pp. 1119–1125, 2008.
- 14. Rusi, Majid S.R., "High Performance Super-Capacitive Behaviour of Deposited Manganese Oxide/Nickel Oxide Binary Electrode System", *Electrochimica Acta*, Vol. 138, pp. 1–8, 2014.
- Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Investigation of Electrochemical Behavior of Mn–Co Doped Oxide Electrodes for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 56, pp. 4753–4762, 2011.
- 16. Nakayama, M., Tanaka, A., Konishi, S. and Ogura, K., "Effects of Heat-Treatment on the Spectroscopic and Electrochemical Properties of a Mixed Manganese/Vanadium Oxide Film Prepared by Electrodeposition", *Journal of Materials Research*, Vol. 19, pp. 1509–1515, 2004.
- Liu, E.H., Li, W., Li, J., Meng, X.Y., Ding, R. and Tan, S.T., "Preparation and Characterization of Nanostructured NiO/MnO₂ Composite Electrode for Electrochemical Supercapacitors", *Materials Research Bulletin*, Vol. 44, pp. 1122–1126, 2009.
- Ch, W., Js, M. and Ch, L., "Synthesis and Characterization of Nickel-Manganese Oxide Via the Hydrothermal Route for Electrochemical Capacitors", *Current Applied Physics*, Vol. 12, pp. 1190–1194, 2012.
- Song, W., Shao, G., Wang, G., Ma, Z., Liu, S., Song, J. and Wang, C., "Enhanced Electrochemical Performance of Nano-MnO₂ Modified by Ni(OH)2

as Electrode Material for Supercapacitor", *Journal of Solid State Electrochemistry*, Vol. 18, pp. 3173–3180, 2014.

- 20. Tsui, L. and Zangari, G., *Electrochemical Synthesis* of Metal Oxides for Energy Applications, Springer New York, 2014.
- 21. Dupont, M.F. and Donne, S.W., "Nucleation and Growth of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 120, pp. 219–225, 2014.
- 22. Suhasini, Chitharanjan Hegde, A., "Effect of Surfactant on High Capacitance of Galvanostatically Deposited MnO₂", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 676, pp. 35–39, 2012.
- 23. Zhang, Y., Li, J., Kang, F., Gao, F. and Wang, X., "Fabrication and Electrochemical Characterization of Two-Dimensional Ordered Nanoporous Manganese Oxide for Supercapacitor Applications", *International Journal of Hydrogen Energy*, Vol. 37, pp. 860–866, 2012.
- 24. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Improved Capacitive Behavior of Electrochemically Synthesized Mn Oxide/PEDOT Electrodes Utilized as Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 55, pp. 4014–4024, 2010.
- 25. Cross, A.D., Morel, A., Drozd, M., Olcomendy, I., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Active Mass Analysis on Thin Films of Electrodeposited Manganese Dioxide for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 87, pp. 133–139, 2013.
- 26. Cross, A., Morel, A., Cormie, A., Hollenkamp, T. and Donne, S., "Enhanced Manganese Dioxide Supercapacitor Electrodes Produced by Electrodeposition", *Journal of Power Sources*, Vol. 196, pp. 7847–7853, 2011.
- 27. Hu, C.C. and Wang, C.C., "Nanostructures and Capacitive Characteristics of Hydrous Manganese Oxide Prepared by Electrochemical Deposition", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. A1079–A1084, 2003.
- 28. Gupta, V., Kusahara, T., Toyama, H., Gupta, S. and Miura, N., "Potentiostatically Deposited Nanostructured α-Co(OH)2: A High Performance Electrode Material for Redox-Capacitors", *Electrochemistry Communications*, Vol. 9, pp. 2315– 2319, 2007.
- 29. Chen, Y.S. and Hu, C.C., "Capacitive Characteristics of Binary Manganese-Nickel Oxides Prepared by Anodic Deposition", *Electrochemical and Solid-State Letters*, Vol. 6, pp. A210–A213, 2003.
- 30. Lee, H.M., Lee, K. and Kim, C.K., "Electrodeposition of Manganese-Nickel Oxide Films on a Graphite Sheet for Electrochemical Capacitor Applications", *Materials*, Vol. 7, pp. 265– 274, 2014.
- 31. Shinomiya, T., Gupta, V. and Miura, N., "Effects of Electrochemical-Deposition Method and Microstructure

on the Capacitive Characteristics of Nano-Sized Manganese Oxide", *Electrochimica Acta*, Vol. 51, pp. 4412–4419, 2006.

- 32. Suhasini, "Effect of Deposition Method and the Surfactant on High Capacitance of Electrochemically Deposited MnO₂ on Stainless Steel Substrate", *Journal of Electroanalytical Chemistry*, Vol. 690, pp. 13–18, 2013.
- 33. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Laberty-Robert, C., "Modification of Al Current Collector Surface by Sol–Gel Deposit for Carbon–Carbon Supercapacitor Applications", *Electrochimica Acta*, Vol. 49, pp. 905–912, 2004.
- 34. Portet, C., Taberna, P.L., Simon, P. and Flahaut, E., "Influence of Carbon Nanotubes Addition on Carbon–Carbon Supercapacitor Performances in Organic Electrolyte", *Journal of Power Sources*, Vol. 139, pp. 371–378, 2005.
- 35. Taberna, P.L., Simon, P. and Fauvarque, J.F., "Electrochemical Characteristics and Impedance Spectroscopy Studies of Carbon-Carbon Supercapacitors", *Journal of the Electrochemical Society*, Vol. 150, pp. A292–A300, 2003.
- 36. Yoon, B.J., Jeong, S.H., Lee, K.H., Seok Kim, H., Gyung Park, C. and Hun Han, J., "Electrical Properties of Electrical Double Layer Capacitors with Integrated Carbon Nanotube Electrodes", *Chemical Physics Letters*, Vol. 388, pp. 170–174, 2004.
- Beaudrouet, E., Le Gal La Salle, A. and Guyomard, D., "Nanostructured Manganese Dioxides: Synthesis and Properties as Supercapacitor Electrode Materials", *Electrochimica Acta*, Vol. 54, pp. 1240–1248, 2009.
- Kavian, R., Vicenzo, A. and Bestetti, M., "Composite Supercapacitor Electrodes by Electrodeposition of MnO₂ on MWCNT Felt Directly Grown on Aluminum", *Journal of New Materials for Electrochemical System*, Vol. 18, pp. 43–48, 2015.
- Cormie, A., Cross, A., Hollenkamp, A.F. and Donne, S.W., "Cycle Stability of Birnessite Manganese Dioxide

for Electrochemical Capacitors", *Electrochimica Acta*, Vol. 55, pp. 7470–7478, 2010.

- 40. Nam, K.W., Kim, M.G. and Kim, K.B., "In Situ Mn K-edge X-ray Absorption Spectroscopy Studies of Electrodeposited Manganese Oxide Films for Electrochemical Capacitors", *Journal of Physical Chemistry C*, Vol. 111, pp. 749–758, 2007.
- 41. Wu, M.-S., Yang, C.H. and Wang, M.-J., "Morphological and Structural Studies of Nanoporous Nickel Oxide Films Fabricated by Anodic Electrochemical Deposition Techniques", *Electrochimica Acta*, Vol. 54, pp. 155–161, 2008.
- 42. Drits, V.A., Silvester, E., Gorshkov, A.I., and Manceau, A., "Structure of Synthetic Monoclinic Na-Rich Birnessite and Hexagonal Birnessite: I. Results from X-ray Diffraction and Selected-Area Electron Diffraction," *Journal of American Mineralogist*, Vol. 82, pp. 946–961, 1997.
- 43. Horányi, T.S., "The Thermal Stability of the β-Ni(OH)2-β-NiOOH System", *Thermochimica Acta*, Vol. 137, pp. 247–253, 1989.
- Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Anodic Deposition of Manganese Oxide Electrodes with Rod-Like Structures for Application as Electrochemical Capacitors", *Journal of Power Sources*, Vol. 195, pp. 2110–2117, 2010.
- 45. Babakhani, B. and Ivey, D.G., "Effect of Electrodeposition Conditions on the Electrochemical Capacitive Behavior of Synthesized Manganese Oxide Electrodes", *Journal of Power Sources*, Vol. 196, pp. 10762–10774, 2011.
- 46. Béguin, F., Frąckowiak. E., Gualous. H., and Gallay. R., "Supercapacitor Module Sizing and Heat Management under Electric, Thermal, and Aging Constraints," *Supercapacitors*, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, pp. 373–436, 2013.
- 47. Thompson SP., *Dynamo-Electricity Machinery: A Manual for Students of Electrotechnics.* 1 edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.